



科研产出

- | 获奖 >
- | 论文 >
- | 专著 >
- | 专利 >

专利

您当前的位置: [首页](#) > [科研成果](#) > [科研产出](#) > [专利](#)

一种基于全相位预处理的MVDR波束形成方法

专利类别:	发明专利
申请号:	201810018101X
专利号:	201810018101X
申请日期:	2018年01月09日
第一发明人:	郑恩明 陈新华 李媛 宋春楠
专利授权日期:	2020年11月06日



官方微信

